2P136

振動 SFG スペクトルの可視プローブ波長依存性 - 自動化測定の試み (広島大院理¹, 広島大QuLiS², CREST³) 〇前田俊樹^{1,2}・永原哲彦²・相田美砂子^{1,2}・石橋孝章^{1,2,3}

【序】SFG (Sum-Frequency generation)分光は、表面および界面の化学種の振動共鳴を利用し て界面種の振動スペクトルを得るための二次の非線形分光法である。振動共鳴に加え、電子 共鳴も利用する場合、より高感度に振動スペクトルを測定することが可能である(電子振動二 重共鳴 SFG 分光)。また、SFG 振動バンド強度の可視プローブ波長依存性(SFG 励起スペクトル) の測定から、界面種の電子スペクトル (SFG 励起スペクトル)が得られる。SFG 励起スペクト ルは、透過法による電子吸収スペクトルの測定が困難な、バルク層間の界面や不透明基板上 の単分子膜などの系に特に有効であると考えられる。

我々はより短時間で、より多くの可視プローブ波長に対して精度良く SFG 励起スペクトル を測定するために、マルチプレックス SFG 分光装置を可視プローブ波長の自動変更が可能で あるように拡張した。

本研究では、拡張した装置を用いて、白金基板上のFITC (fluorescein-4-isothiocyanate isomer 1, C₂₁H₁₁NO₅S,図1)単分 子膜の振動SFGスペクトル、SFG励起スペクトルを測定した。

【装置】マルチプレックス法を採用した本装置のプローブ光源部分



は、繰り返し周波数1 kHzのフェムト秒チタンサファイア再生増幅 図1. FITC の構造式 器の出力(800 nm, ~2.5 W)をもとに構成している。広帯域赤外プローブ光(~1650 cm⁻¹, ~ 200 cm⁻¹ FWHM, p偏光)は、フェムト秒0PAのシグナル出力とアイドラー出力の差周波として得 た。狭帯域可視プローブ光は、ピコ秒に伸長した再生増幅器の基本波の倍波を発生させた後、 ピコ秒0PAのシグナル出力(470~795 nm)として得た。両プローブ光を試料表面に照射し発生 する広帯域SFG信号光を、非対称ダブル分光器(プリズム前置分光器および回折格子を用いた 主分光器)により分光し、CCD検出器(Roper Scientific, LN LN/CCD-1340/400-EB)で一度に検 出した[1]。



図 2. マルチプレックス SFG 分光装置

拡張した装置では、OPA の波長、前置および主分光器の設定波長、回転式可変 ND フィルター(FW2AND, THORLABS)、可視プローブ光学遅延ステージ、可動式試料ステージが PC により制御される。測定プログラムは Igor Pro (Wavemetrics) 上に構築した。OPA の制御は、ネットワーク DDE (Dynamic Data Exchange)を介して Igor Pro と OPA の制御ソフト(WINTOPAS)を通

信させることによって実現した。他の可動機 器は GPIB を使って制御している。可視プロー ブの各波長において、分光器の設定波長と光 学遅延の位置を適切な値に設定し、目的試料 と強度標準用試料に関して振動 SFG スペクト ルを交互に測定した。標準試料には銀ミラー (ER. 2, Newport)を使用した。その際、回転ス テージに取り付けた回転式可変NDフィルター により、各々の試料に入射するレーザーのパ ワーを適切な値に調整した。露光時間とNDフ ィルターの違いを補正し、目的試料のスペク トルを標準試料のスペクトルで割り算するこ とで、強度を規格化したスペクトルを得た。

拡張した装置を用いて白金基板上のFITC単 分子膜について、可視プローブの波長を 470 ~515 nm、及び 530~580 nmの範囲で 5 nm毎 に変更して振動SFGスペクトルを測定した(図 3)。これら全ての波長領域を測定するための 所要時間は約45分であった。これらのスペク トルには、1610 および 1640 cm⁻¹付近に振動バ ンドが確認できる。510 および 515 nmプロー ブのスペクトルにおいて 1640 cm⁻¹バンドの低 波数側に肩が現れているが、これはOPAの調整 が不十分であり可視プローブのスペクトルが 歪んでしまったためであると考えている。図4 に 1580~1700 cm⁻¹における面積強度の平方根 に関するSFG励起スペクトルを示す。SFG励起 スペクトルの大体の形状は、白金基板上の蛍 光励起スペクトル(図4)と整合している。今後、 光学系の最適化を進め、より歪みの小さい可 視プローブを用いて質の高いSFG励起スペク トルを測定し、スペクトル形状などに関して より詳細に議論していく予定である。

【参考文献】[1] T. Ishibashi and H. Onishi, Appl. Phys. Lett. **81**, 1338 (2002).



励起スペクトル